# POWERED BY Dialog

Wiring board manufacturing method involves forming resin layer after filling organic solvent in via hole

Patent Assignee: HITACHI CHEM CO LTD

Inventors: IWASAKI Y; OYAMA T; SHIMIZU A

# Patent Family (1 patent, 1 country)

Patent Number	Kind	Date	<b>Application Number</b>	Kind	Date	Update Type
JP 2001060769	Α	20010306	JP 1999234849	Α	19990823	200215 B

Priority Application Number (Number Kind Date): JP 1999234849 A 19990823

# **Patent Details**

Patent Number	Kind	Language	Pages	Drawings	Filing Notes
JP 2001060769	Α	JA	3	1	

**Alerting Abstract: JP A** 

NOVELTY - The via hole (5) and wiring pattern (6) are formed on a substrate. An organic solvent (7) is filled in via hole, after which resin layer (8) is formed over entire substrate.

USE - For manufacturing wiring board mounting electronic devices, for multichip packages.

ADVANTAGE - Reliable wiring board is manufactured.

DESCRIPTION OF DRAWINGS - The figure shows the explanatory diagram of wiring board manufacturing method. (Drawing includes non-English language text).

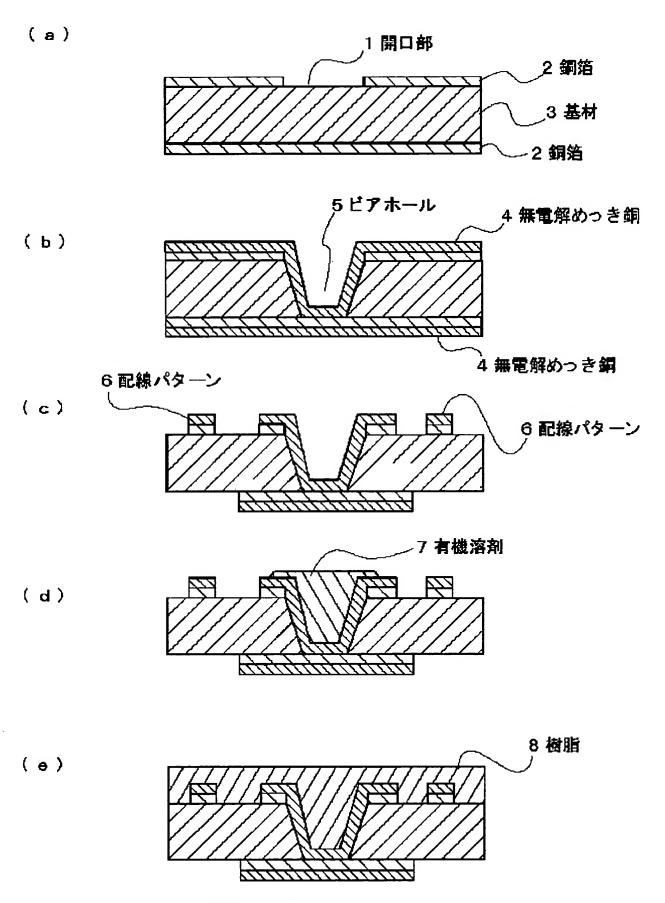
5 Hole

6 Wiring pattern

7 Organic solvent

8 Resin layer

Main Drawing Sheet(s) or Clipped Structure(s)



International Classification (Main): H05K-003/46

Dialog Results Page 3 of 3

# Japan

Publication Number: JP 2001060769 A (Update 200215 B)

Publication Date: 20010306

\*\*METHOD FOR MANUFACTURING WIRING BOARD\*\*

Assignee: HITACHI CHEM CO LTD (HITB)

Inventor: SHIMIZU AKIRA IWASAKI YORIO OYAMA TATSUYA

Language: JA (3 pages, 1 drawings)

Application: JP 1999234849 A 19990823 (Local application)

Original IPC: H05K-3/46(A) Current IPC: H05K-3/46(A)

Derwent World Patents Index © 2006 Derwent Information Ltd. All rights reserved. Dialog® File Number 351 Accession Number 11171267



(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-60769

(P2001-60769A)

(43)公開日 平成13年3月6日(2001.3.6)

(51) Int.Cl.7

設別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

H 0 5 K 3/46

H05K 3/46

N 5E346

В

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 3 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平11-234849

平成11年8月23日(1999.8.23)

(71)出顧人 000004455

日立化成工業株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72)発明者 清水 明

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成

工業株式会社下館事業所内

(72)発明者 岩崎 順雄

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成

工業株式会社下館事業所内

(74)代理人 100071559

弁理士 若林 邦彦

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 配線板の製造方法

# (57)【要約】

【課題】信頼性に優れた配線板の製造方法を提供すること。

【解決手段】回路を形成した基板の上に、絶縁樹脂層を 形成し、その表面に回路を形成して、ビアホールによる 接続を行う工程を繰り返して多層化する配線板の製造方 法において、ビアホール内に絶縁樹脂層の樹脂と相溶性 のある有機溶剤を充填した後に、絶縁樹脂層を形成する 配線板の製造方法。

20

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】回路を形成した基板の上に、 絶縁樹脂層を 形成し、その表面に回路を形成して、ピアホールによる 接続を行う工程を繰り返して多層化する配線板の製造方 法において、ピアホール内に絶縁樹脂層の樹脂と相溶性 のある有機溶剤を充填した後に、絶縁樹脂層を形成する ことを特徴とする配線板の製造方法。

1

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、配線板の製造方法 10 に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】各種電子機器の小型化に伴って、髙密度 実装技術の要求が強くなり、半導体チップを配線板に直 接実装したチップオンボードや複数の半導体チップを搭 載したマルチチップパッケージ用配線板が提案されてい る。また、多くの入出力端子数を有する半導体パッケー ジに使用される配線板が提案されている。これらの配線 板はいずれも高密度配線が必要なため、異なる導体層上 の導体の接続には、スルーホールだけでなく非貫通ビア ホールを用いている。このような配線板は、多層化する ために、回路を形成した基板の上に絶縁層を形成し、そ の表面に回路を形成して、ビアホールによる接続を行 い、ビアホールに樹脂を埋め、これを繰り返して多層化 している。ピアホールを樹脂で埋めるのは、その上に絶 縁層を形成しさらに導体を形成するのに、表面にそのビ アーホールの凹凸の影響がでないようにするためであ る。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このような 30 従来の配線板を製造するときに、非貫通のピアホールに 熱硬化性樹脂や光硬化型樹脂を穴埋め印刷すると、非貫 通ビアホールのアスペクト比が大きかったり穴埋め樹脂 の粘度が高かったりして、ビアホール内に樹脂が十分に 充填されていなかった。とのために、電子部品を搭載し てはんだリフローを行う時に、樹脂が充填されていない 箇所に、クラックやふくれなどの不具合が発生してい tc.

【0004】本発明は、信頼性に優れた配線板の製造方 法を提供することを目的とする。

## [0005]

【課題を解決するための手段】本発明の配線板の製造方 法は、回路を形成した基板の上に、絶縁樹脂層を形成 し、その表面に回路を形成して、ピアホールによる接続 を行う工程を繰り返して多層化する配線板の製造方法に おいて、ビアホール内に絶縁樹脂層と相溶性のある有機 溶剤を充填した後に、絶縁樹脂層を形成することを特徴

【0006】本発明者らは、鋭意検討の結果、樹脂と相

の上から樹脂を塗布すれば、樹脂が有機溶剤に溶解して 多少薄まりはするものの、ビアホール内を樹脂で完全に 充填することができるという知見を得て、本発明をなす ことができた。

#### [0007]

【発明の実施の形態】基板の絶縁基材には、ポリイミド 樹脂やエポキシ樹脂などのプラスチックフィルムやガラ ス布、ガラス不織布にポリイミドやエポキシ、ポリエス テル樹脂を含浸・硬化したものが使用できる。

【0008】ピアホールは、エキシマレーザー、炭酸ガ スレーザーを照射した後、電気銅メッキや無電解銅メッ キによって穴内壁を金属化して形成することができる。 また、絶縁基材にポリイミドフィルムを用いた場合、ア ルカリ性のヒドラジン/トリエタノールアミン水溶液に 浸漬することによって、穴明けすることもできる。

【0009】ピアホールに充填する有機溶剤には、充填 する樹脂に相溶すれば特に制限するものではなく、トル エン、キシレン、メチルエチルケトン、酢酸セルソル ブ、ジメチルアセトアミドなどが使用できる。この有機 溶剤をピアホールに充填する方法は、ピアホールの箇所 だけ溶剤がとおるように塗膜を形成したスクリーン印刷 版の上から溶剤を流したり、ディスペンサなどを用いて ディップする等のいずれの方法でも構わないが、ビアホ ール上面まで充填することが望ましい。

【0010】また、樹脂には、熱硬化性樹脂として、エ ポキシ樹脂、ポリイミド樹脂を主成分とするものや、光 硬化型樹脂として、エポキシ系ソルダレジストインクな どが使用可能である。この樹脂を塗布してピアホール内 に有機溶剤と相溶した樹脂で埋まった後に、有機溶剤が ピアホール内に残留していると、ピアホール内のボイ ド、穴埋め不足になる可能性があるので、硬化前に真空 脱泡するととが望ましい。

#### [0011]

### 【実施例】実施例

図1 (a) に示すように、12μmの銅箔2をガラス布 にエポキシ樹脂を含浸させた基材3の両面に貼り合わせ た厚さ0. 1mmの銅張り積層板であるMCL-E-6 79 (日立化成工業株式会社製、商品名)のピアホール となる箇所の銅箔をエッチング除去して直径0.1mm 40 の開口部1を形成した後、その開口部1にレーザーを照 射して直径0.1mmのピアホール5を形成した。次 に、図2(b)に示すように、ピアホール5内部と銅箔 2の全面に、厚さ10μmの無電解めっき銅4を形成し た後、図1(c)に示すように、不要な箇所の銅をエッ チング除去して、配線パターン6を形成した。次に、図 1(d)に示すように、無電解めっきしたピアホール5 内に、有機溶剤7としてソルダーレジスト用の希釈剤で あるレジューサー」(太陽インキ製造株式会社、商品 名)を穴上部までディスペンサーで充填した。次に、図

溶性のある有機溶剤でピアホール内を濡らしておき、そ 50 1 (e)に示すように、樹脂 8 として光感光性のソルダ

ーレジストであるPSR-4000(太陽インキ製造株 式会社製、商品名)を全面にスクリーン印刷法で塗布 し、ソルダーレジストが有機溶剤に相溶するに十分な時 間として20分間放置した後、有機溶剤を蒸散させるた めに、真空脱泡し、加熱乾燥し、半硬化の状態にした後 に、フォトマスクを重ねて紫外線を照射し、現像し、加 熱硬化してソルダーレジストを形成した配線板を作製し た。この配線板のビアホール5内の樹脂8のボイドは0 %であった。また、チップ接着用ペーストを塗布し、チ ップを接着した後、260℃、1分間のリフローテスト 10 【符号の説明】 を行っても、ふくれは発生しなかった。

#### 【0012】比較例

ソルダーレジストをスクリーン印刷する前に、有機溶剤 7をピアホール5に充填しなかったこと以外は実施例と 同様にして配線板を作製した。その結果、ピアホール5 内の樹脂8のボイドは12%であった。また、チップ接 着用ペーストを塗布しチップを接着した後、260°C、\* \* 1 分間のリフローテストを行った結果、ふくれの発生率 は28%であった。

# [0013]

【発明の効果】以上に説明したとおり、本発明によっ て、信頼性に優れた配線板の製造方法を提供することが できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】(a)~(e)は、それぞれ本発明の位置実施 例を説明するための各工程における断面図である。

1. 開□部

2. 銅箔

3. 基材

4. 無電解め

っき銅

5. ピアホール

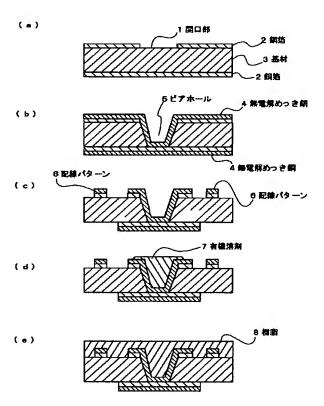
6. 配線パタ

ーン

7. 有機溶剤

8. 樹脂

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 大山 達也

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成 工業株式会社下館事業所内

Fターム(参考) 5E346 AA43 CC08 CC32 DD23 EE13 FF07 FF13 HH31